08

# Формирование наноразмерных поверхностных слоев нержавеющей стали 03X17H12M2 имплантацией ионов N<sup>+</sup>

© В.Л. Воробьев, П.В. Быков, В.Я. Баянкин, Ф.З. Гильмутдинов

Физико-технический институт УрО РАН, 426000 Ижевск, Россия e-mail: Vasily\_L.84@mail.ru

Поступило в Редакцию 27 декабря 2017 г. В окончательной редакции 11 марта 2019 г. Принято к публикации 11 марта 2019 г.

Установлено накопление азота в наноразмерных поверхностных слоях образцов нержавеющей стали 03X17H12M2 при имплантации ионов N<sup>+</sup> до 14 at.%, формирование нитридов металлов, в основном нитрида хрома CrN, и твердого раствора внедрения. Показано, что имплантация ионов N<sup>+</sup> с применением предварительной обработки облучением ионами Ar<sup>+</sup> и O<sup>+</sup> приводит к снижению максимальной концентрации азота в 2 и более раза. Предполагается, что это обусловлено сегрегацией к приповерхностным слоям атомов железа в условиях облучения ионами Ar<sup>+</sup> и формированием оксида хрома Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и гидрооксида хрома CrOOH в условиях облучения ионами O<sup>+</sup>.

Ключевые слова: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, имплантация ионов азота, нержавеющая сталь, поверхностные слои.

DOI: 10.21883/JTF.2019.08.47899.2623

### Введение

Эксплуатационные свойства металлов и сплавов (износостойкость, циклическая усталость и др.) определяются структурно-фазовым состоянием поверхностных слоев, и их можно значительно улучшить путем модифицирования поверхности. Как известно, для поверхностной обработки металлов и сплавов используется метод ионной имплантации [1-3]. Важнейшей особенностью этого метода в отличие от других методов ионновакуумной обработки является минимальное изменение геометрических размеров изделия, возможность обработки при низкой температуре, что во многих случаях исключает коробление изделия. Однако на сегодняшний день, несмотря на исследования в этом направлении, остаются недостаточно изученными процессы формирования наноразмерных поверхностных слоев металлических материалов при ионной имплантации. В частности, остается открытым вопрос по влиянию компонентов сплава на накопление имплантируемого элемента и образование химических соединений при ионной имплантации.

В связи с этим целям настоящей работы являлись сравнительные исследования влияния имплантации ионов  $N^+$ , поочередной имплантации ионов  $Ar^+$  и  $N^+$  и поочередной имплантации ионов  $O^+$  и  $N^+$  на накопление атомов азота и формирование химических соединений в наноразмерных поверхностных слоях нержавеющей стали 03X17H12M2T.

## Материал и методика исследования

Образцы нержавеющей стали 03X17H12M2T представляли собой пластины длиной 30 mm, сечением  $8 \times 2$  mm, вырезанные из листа в состоянии поставки электроискровой резкой. Состав образцов в исходном состоянии: Fe — основа, C — 0.03%, Cr — 17%, Ni — 12%, Mo — 2%, Mn — 1% и Ti — 0.6%. Образцы подвергались механической полировке с использованием полирующих паст и очистке в органических растворителях. Рекристаллизационный отжиг образцов осуществлялся при температуре 750°C в течение 30 min в вакууме ~ 10<sup>-4</sup> Pa.

Имплантация ионов Ar<sup>+</sup>, N<sup>+</sup> и поочередная имплантация ионов Ar<sup>+</sup> и N<sup>+</sup>, O<sup>+</sup> и N<sup>+</sup> проводилась с использованием источника на основе импульсной вакуумной дуги в импульсно-периодическом режиме (f = 100 Hz, t = 1 ms) с энергией ионов 30 keV, дозой облучения  $10^{18}$  ion/cm<sup>2</sup> и плотностью тока в импульсе 3 mA/cm<sup>2</sup>.

Исследования химического состава наноразмерных поверхностных слоев образцов до и после облучений выполнены методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометрах SPECS и ЭС-2401 с  $MgK_{\alpha}$ -возбуждением спектра фотоэлектронов ( $E = 1253.6 \, \text{eV}$ ). Снимались рентгеновские фотоэлектронные спектры Fe2p3/2, Ni2p3/2, Cr2p, Mo3d, Ti2p, N1s, O1s и C1s. Обработку спектральных данных проводили с помощью программы Casa XPS. Первым этапом обработки являлось сглаживание, позволяющее увеличить отношение сигнал-шум, далее проводилось вычитание фона по методу Ширли и определение интегральной интенсивности компонента (площадь под кривой). Определив интегральную интенсивность фотоэлектронных пиков, находили состав исследуемого сплава по формуле

$$C = \frac{C_a/S_a}{\Sigma(C_i/S_i)}$$



**Рис. 1.** Концентрационные профили распределения элементов по глубине в образцах нержавеющей стали 03X17H12M2T в исходном состоянии (a), после облучения ионами N<sup>+</sup> (b), после облучения ионами Ar<sup>+</sup> (c) и после поочередного облучения ионами Ar<sup>+</sup> (d).

где C — концентрация,  $C_a$  — интегральная интенсивность сигнала фотоэлектронной линии,  $S_a$  — фактор относительной чувствительности в РФЭС для данного вещества,  $\Sigma(C_i/S_i)$  — сумма отношений интегральных интенсивностей к факторам относительной чувствительности для всех элементов, входящих в состав твердого тела. Относительная погрешность определения концентрации элементов составляла  $\pm 3$  аt.%. Послойный РФЭС-анализ проведен с помощью распыления поверхности ионами аргона со скоростью травления поверхности ~ 1 nm/min с использованием справочных и литературных данных [4–6].

# Результаты и их обсуждение

РФЭС-исследования исходного образца выявили, что начиная с глубины  $\sim 6$  nm, значения концентраций атомов железа достигает 60 at.%, атомов никеля 14 at.%, атомов хрома 17 at.% и остаются неизменными с глубиной (рис. 1, *a*). На поверхности исходного образца также выявлены в количестве 2 at.% атомы молибдена и титана, в количестве 1 at.% проявляется марганец (табл. 1).

Имплантация ионов N<sup>+</sup> приводит к накоплению атомов азота в приповерхностных слоях образца нержавеющей стали до 14 at.% и к перераспределению атомов железа, а также основных легирующих элементов (рис. 1, *b*). Сверхтонкий поверхностный слой глубиной

**Таблица 1.** Относительная концентрация элементов в приповерхностных слоях исходного образца нержавеющей стали 03X17H12M2T

<i>h</i> , nm	Fe, at.%	Ni, at.%	Cr, at.%	Mo, at.%	Ti, at.%	Mn, at.%	O, at.%	C, at.%
1	40	11	17	1	1	0	26	2
3	56	14	14	2	2	1	7	3
6	58	14	16	2	2	1	4	3
10	57	14	17	2	2	1	4	2
15	58	14	17	2	2	1	3	3
20	59	14	17	2	2	1	2	2
30	61	14	17	2	2	1	1	1
40	61	14	17	2	2	1	1	1

менее 10 nm оказывается обогащенным атомами никеля до максимальной концентрации 20 at.% и обедненным атомами железа. Распределения атомов хрома в приповерхностных слоях образца имеет куполообразную форму с максимумом концентрации 20 at.%, и по характеру распределения соответствует характеру распределения атомов азота (рис. 1, b). Предполагается, что сегрегация в сверхтонкий поверхностный слой атомов никеля обусловлена тем, что атомы азота, внедряясь в приповерхностные слои, вступают в химическое взаимодействие с хромом, образуя нитриды хрома в виде атомных кластеров или наноразмерных фаз, которые



**Рис. 2.** РФЭС спектры Cr2p3/2 с приповерхностных слоев образцов нержавеющей стали после облучения ионами  $N^+$  (*a*) и в исходном состоянии (*b*).

**Таблица 2.** Относительная концентрация элементов в приповерхностных слоях образца нержавеющей стали 03X17H12M2T, облученного ионами N<sup>+</sup>

h, nm	Fe, at.%	Ni, at.%	Cr, at.%	Mo, at.%	Ti, at.%	Mn, at.%	O, at.%	C, at.%	N, at.%
1	30	12	10	1	0	0	31	8	7
3	41	20	12	1	1	0	6	6	11
6	42	15	17	1	1	0	4	4	14
10	44	12	19	1	1	0	3	3	14
15	48	12	17	1	1	1	3	3	12
20	53	12	16	1	1	1	2	2	10
30	58	11	14	1	1	1	2	2	8
40	59	11	14	1	1	1	2	2	7

вытесняют атомы никеля к поверхности. Данное предположение подтверждается результатами ниже. Следует отметить, что облучение ионами  $N^+$ , как и облучения другими ионами, используемыми в настоящей работе, не приводит к сегрегации в приповерхностные слои дополнительных легирующих элементов сплава таких, как молибден, титан и марганец (табл. 2). Данные в табличном виде представлены для исходного образца и образца, облученного ионами  $N^+$ , с целью демонстрации того, что имплантация ионов  $N^+$  не приводит к сегрегациям малых по значениям концентраций легирующих элементов сплава, чтобы в дальнейшем в настоящей работе не акцентировать на них внимание.

В результате облучения ионами  $Ar^+$  наблюдаются сегрегация в приповерхностные слои атомов Fe и обеднение по атомам никеля и хрома (рис. 1, *c*). Концентрационные профили распределения элементов в наноразмерных поверхностных слоях образца, поочередно облученного ионами  $Ar^+$  и  $N^+$  (рис. 1, *d*), качественно соответствуют концентрационным профилям распределения в образце после облучения ионами  $N^+$  (рис. 1, *b*). Однако максимальная концентрация атомов азота снижается в 2 раза — до 7 at.%.

Анализ РФЭС спектров Cr2p3/2 свидетельствует о том, что в наноразмерных поверхностных слоях исходного образца атомы хрома находятся в металлическом химически не связанном состоянии, соответствующем их положению в узлах кристаллической решетки твердого раствора (рис. 2, b). Об этом свидетельствует значение энергии связи электронов 574.2 eV в атоме хрома на энергетическом уровне 2р3/2 [4,5]. После имплантации ионов N<sup>+</sup> наблюдается, во-первых, сдвиг максимума энергии связи электронов на 2р3/2 уровне атомов хрома в сторону больших значений энергий связи до значений 574.4-574.6 eV и, во-вторых, уширение линий данных спектров, особенно на глубинах до 20 nm (рис. 2, *a*). Анализ РФЭС спектра 2р3/2 атомов хрома с применением разложения спектра на составляющие позволил выявить, что причиной данного сдвига является образование химического соединения CrN (рис. 3, *a*). Энергия связи электронов на 2p3/2 энергетическом уровне в атоме хрома для данного соединения составляет 575.4 eV [4]. Образование нитридов металлов подтверждается также наличием пика с максимумом энергии связи 393.2-393.3 eV на РФЭС спектре 1s атомов азота (рис. 3, b). В диапазоне энергий связи от 390 до 397 eV в спектре 1s атомов азота проявляется также пик, соответствующий электронам с энергетического уровня 3p3/2 от атомов молибдена (рис. 3, b). Анализ данного спектра показывает, что молибден находится не только в металлическом состоянии, но и в виде химического соединения с азотом — Mo-N [4,5]. Это проявляется и по химическим сдвигам на самых интенсивных линиях молибдена Mo3d, по которым и



Рис. 3. РФЭС спектр Cr2p3/2, N1s и Mo3p3/2, полученный с глубины 10 nm, образца, облученного ионами N<sup>+</sup>.



Рис. 4. РФЭС спектры Fe2p3/2 (a) и Ni2p3/2 (b) с приповерхностных слоев образца, облученного ионами N<sup>+</sup>.



Рис. 5. Распределения азота в приповерхностных слоях образцов после имплантации ионов  $N^+$ ,  $Ar^+ + N^+$  и  $O^+ + N^+$  (*a*) и распределение железа в исходном образце после имплантации ионов  $Ar^+$  и после имплантации ионов  $N^+$  (*b*).



**Рис. 6.** Концентрационные профили распределения элементов в приповерхностных слоях образцов нержавеющей стали после поочередного облучения ионами O<sup>+</sup> и N<sup>+</sup>.

производился расчет относительных концентраций, но на этом не акцентируется внимание, поскольку концентрация молибдена не превышает после облучения 1 at.% (табл. 2), т.е. становится даже ниже, чем в исходном образце (табл. 1). Аналогичным образом ведут себя титан и марганец (табл. 1 и 2). В некоторых случаях, например после поочередных облучений ионами Ar<sup>+</sup> и N<sup>+</sup>, а также O<sup>+</sup> и N<sup>+</sup>, их концентрация находится на уровне 0 at.%. Поэтому предполагается, что в основном нитрид металла состоит из атомов хрома и азота. Кроме этого, из спектра N1s следует, что атомы азота помимо химического состояния, соответствующего нитридам 3-d металлов, находятся в состоянии с энергией связи 398 eV (рис. 3, b). Как правило, это состояние атомов азота, в котором они находятся в междоузельных положениях кристаллической решетки твердого раствора [4]. Из РФЭС спектра 2р3/2 атомов хрома для облученного ионами N<sup>+</sup> образца следует, что не все атомы хрома участвуют в формировании соединения CrN, а основная их часть находится в металлическом химически несвязанном состоянии с энергией связи 574.2 eV (рис. 3, a). В данном состоянии атомы хрома находятся в узлах кристаллической решетки твердого раствора данной многокомпонентной системы. В металлическом химически несвязанном состоянии находятся также атомы железа и никеля. Причем не только в исходном образце, но и в облученных образцах. Например, об этом свидетельствуют значения энергии связи электронов на 2p3/2 энергетических уровнях для атомов железа и никеля 707 и 853 eV соответственно в образце, облученном ионами N<sup>+</sup> (рис. 4). Данные значения энергий связи электронов соответствуют атомам железа и никеля, которые располагаются в узлах кристаллической решетки твердого раствора [4,5].

Таким образом, на основании представленных выше результатов исследований, можно предположить, что имплантация ионов  $N^+$  в образцы нержавеющей стали 03X17H12M2T сопровождается формированием нитридов металлов, в основном нитрида хрома CrN, и твердого раствора внедрения азота в кристаллическую решетку данной многокомпонентной системы.

В результате предварительной обработки ионами  $Ar^+$  максимальная концентрация азота в приповерхностных слоях нержавеющей стали при последующей имплантации ионов  $N^+$  с параметрами имплантации, идентичными имплантации ионов  $N^+$  без ионной предобработки, снижается в 2 раза — до 7 аt.% (рис. 5, *a*). По всей видимости, это обусловлено тем, что в условиях облучения ионами  $Ar^+$  к поверхности сегрегируют атомы железа (рис. 5, *b*). Предполагается, что атомы железа, обладая



Рис. 7. РФЭС спектры Cr2p3/2 и O1s, полученного с глубины 10 nm, образца, поочередно облученного ионами O<sup>+</sup> и N<sup>+</sup>.

меньшей химической активностью к атомам азота, чем атомы хрома, выступают в роли "барьера" для накопления азота при последующей имплантации ионов N<sup>+</sup>. Аналогичный результат наблюдается и в случае поочередной имплантации ионов Ar<sup>+</sup> и O<sup>+</sup> в медно-никелевый сплав Cu<sub>50</sub>Ni<sub>50</sub> [7]. Сегрегация на поверхность атомов меди в условиях облучения ионами Ar<sup>+</sup> снижает накопление атомов кислорода при последующей имплантации ионов O<sup>+</sup> более, чем на порядок.

При поочередном облучении ионами О+ и N+ максимальная концентрация азота в наноразмерных поверхностных слоях образца нержавеющей стали снижается более чем в 2 раза — до 6 аt.% (рис. 5, *a*). Оказывается, что в данном случае наноразмерный поверхностный слой обогащается атомами хрома и кислорода до значений 26 и 28 аt.% соответственно (рис. 6). Обогащение атомами хрома и кислорода сопровождается образованием оксида хрома Cr2O3 и гидрооксида хрома СгООН (рис. 7, a) [4,5]. Кроме данных соединений, также происходит формирование нитрида хрома CrN (рис. 7). Предполагается, что уменьшение накопления азота при применении предобработки облучением ионами О<sup>+</sup> обусловлено тем, что атомы хрома, которые определяли накопление азота до 14 аt.%, в этом случае оказываются занятыми кислородом в оксидную Cr2O3 и гидрооксидную CrOOH-фазы.

Таким образом, на основании представленных результатов исследований можно предположить, что накопление атомов азота в наноразмерных поверхностных слоях нержавеющей стали 03X17H12M2T при имплантации ионов  $N^+$  во многом определяется наличием в сплаве атомов хрома.

# Выводы

Имплантация ионов  $N^+$  в образцы нержавеющей стали 03X17H12M2T сопровождается накоплением атомов азота в наноразмерных поверхностных слоях до 14 аt.%, формированием химических соединений нитридов металлов, в основном нитрида хрома CrN, и твердого раствора внедрения азота в кристаллическую решетку многокомпонентной системы.

Показано, что накопление атомов азота в наноразмерных поверхностных слоях нержавеющей стали 03X17H12M2T при имплантации ионов  $N^+$  во многом определяется атомами хрома.

#### Финансирование работы

Работа выполнена в рамках Государственного задания АААА-А16-116021010083-5.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

#### Список литературы

- [1] Козлов Д.А., Крит Б.А., Столяров В.В., Овчинников В.В. // Физ. ХОМ. 2010. Т. 1. С. 50.
- [2] Братушка С.Н., Маликов Л.В. // Вопросы атомной науки и техники. 2011. Т. 6. С. 126.
- [3] Воробьев В.Л., Быков П.В., Баянкин В.Я., Быстров С.Г., Порсев В.Е., Буреев О.А. // Физика и химия обработки материалов. 2013. Т. 3. С. 18.
- [4] Нефедов В.И. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений. М.: Химия, 1984. 256 с.
- [5] Wagner C.D. Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy / C.D. Wagner, W.M. Rigus, L.E. Davis // Physical Electronics Div. Perkin-Elmer Corp., Eden Prairie, 1979.
- [6] Бриггс Д., Сих М.П. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. М.: Мир, 1987. 600 с.
- [7] Воробьев В.Л., Гильмутдинов Ф.З., Быков П.В., Баянкин В.Я. // Химическая физика и мезоскопия. 2017. Т. 19. № 1. С. 76.